高い偏極度、量子効率を併せ持つGaAs-GaAsP歪み超格子フォトカソードの開 発

西谷 智博^{1,A)}、渡辺 修^{B)}、山本 将博^{A)}、中西 彊^{A)}、奥見 正治^{A)}、渡川 和晃^{C)}、田中仙君^{A)}、 古田 史生^{A)}、宮本 延春^{A)}、桑原 真人^{A)}、山本 尚人^{A)}、浪花 健一^{A)}、小早川 久^{B)}、
高嶋 圭史^{B)}、竹田 美和^{B)}、坂 貴^{D)}、加藤 俊宏^{E)}、堀中 博道^{F)}、松山 哲也^{F)}
^{A)} 名古屋大学大学院 理学研究科 〒464-8602 愛知県名古屋市千種区不老町
^{B)} 名古屋大学大学院 工学研究科 〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町
^{C)} 理化学研究所 播磨研究所 〒679-5148 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1
^{D)} 大同工業大学 工学部 〒457-8530 愛知県名古屋市南区滝春長10-3
^{F)} 大同特殊鋼 技術開発研究所 〒457-8545 名古屋市南区大同町2-30
^{F)} 大阪府立大学 工学部 〒599-8531 大阪府堺市学園町1-1

概要

次世代のリニアコライダー(GLC)計画において、 超対称性粒子探索に偏極電子ビームは重要な役割を 担うことが期待されている^[1]。これには、高い偏極度、 高い量子効率、マルチバンチビーム生成等の性能が 必要とされる。そこで我々は、バンドオフセットの 利点に着目したGaAs GaAsP歪み超格子フォトカ ソード開発を始めた。現在までに名古屋大学大学院 工学研究科で試作した結晶で偏極度92%、量子効率 0.5%という従来のInGaAs-AlGaAs歪み超格子フォトカ ソードの性能に優るとも劣らぬ性能を達成できた。 更に表面電荷制限効果を受けることなくサブナノ秒 マルチバンチビームが生成できることも確認できた。

1.はじめに

GLC計画では偏極電子源フォトカソードに高い偏極 度(>90%)、高い量子効率、NEA表面電荷制限現象 ⁽¹⁾のないマルチバンチ電子ビームの引き出しできる性 能が要求される。

GaAs型フォトカソードからの偏極電子ビームは、 二つの重要な原理に基づいて生成される。1)バンド ギャップに相当する光子エネルギーを持った円偏光 レーザーを照射することにより、価電子のスピン状 態を選択して伝導帯に励起する。2)p型の不純物を混 入した結晶表面を清浄化して、下方へのバンドベン ディングを生じさせ、更にセシウム原子と酸素原子 を蒸着して、真空準位を伝導帯より低い状態 (Negative Electron Affinity -NEA-)にした表面から偏 極電子を引き出す。

50%を超えるスピン偏極度を達成するためには、価 電子帯のスピン状態の縮退をエネルギー的に分離す る必要がある。Zinc-Blende型半導体であるGaAsでは、

点において重い正孔、軽い正孔準位の縮退のため 最高偏極度が50%に制限される。100%近くスピンの 偏極した電子を引き出すため、我々は、この縮退を 解く方法として、1)格子不整合により結晶に歪みを加 えることで、重い正孔と軽い正孔に対してそれぞれ

異なる摂動エネルギーを与えることによる縮退の分 離(歪み結晶)、2)バンドギャップの違う異種半導体を 幾層も重ねることで多重量子井戸構造を形成し、量 子閉じ込め効果による縮退の分離(超格子構造結晶)に 着目し、歪みGaAsフォトカソード(偏極度86%、量 子効率0.1%)やGaAs-AlGaAs超格子構造フォトカソー ド(偏極度68%、量子効率0.9%)を開発してきた^[2]。 更にGaAs-AlGaAs超格子構造フォトカソードでは量子 効率が高く、歪みGaAs構造では偏極度が高くできる ことに着眼し、我々はこれら二つの効果を兼ね備え た歪み超格子構造フォトカソードとして、InGaAs-GaAs 歪み超格子フォトカソード(偏極度91%、量子 効率0.004%)、InGaAs-AlGaAs歪み超格子フォトカ ソード(偏極度80%、量子効率0.7%)の開発を行っ てきた[2] 。また、NEA表面電荷制限現象克服問題にお いては高い表面不純物密度を持つ超格子フォトカ ソードを用いると空間電荷制限のマルチバンチ偏極 電子ビームの引き出しが可能であることを実験で明 らかにした^[3]

本研究では、NEA表面電荷制限現象が起きず、 InGaAs-AlGaAs歪み超格子構造フォトカソードより高 性能な歪み超格子構造フォトカソードとして、GaAs-GaAsP歪み超格子フォトカソードの開発を追求した。 GaAsPはバンドギャップを大きくとることで高い量子 効率が期待できる。また障壁層にこれまでの伝導帯 軌道を形成する 族(Al、In)原子を混晶する代わり に価電子帯軌道を形成する 族(P)原子を混晶する ことで、従来の超格子より井戸層、障壁層界面での 価電子帯バンドオフセットを大きくし、重い正孔と 軽い正孔の分離幅(エネルギースプリッティング)を大きくとることにより高い偏極度が期待でき る。

2.GaAs-GaAsP 歪み超格子フォトカソード

実験に使用したGaAs-GaAsP歪み超格子フォトカ ソードサンプルSLSP-1、-2、-3の断面模式図を図1に 示す。

¹ E-mail: nisitani@spin.phys.nagoya-u.ac.jp



(SL pair:超格子組数、L_{w.B}:井戸、障壁層厚)

これらのサンプルは比較的大きい価電子帯バンド オフセット値を持つため(Qv=0.60)、量子閉じ込め 効果による重い正孔、軽い正孔準位の縮退分離 ()が大きくできる。また、量子井戸のGaAs層に 約1%の歪みがかかっており、歪による縮退分離効果 が加算的に働くので、高い偏極度を期待することが できる。Kronig-Penny-Bastardモデルによる計算結果 を表1に示す。サンプルはが80meV以上と見積もら れた。また、バンドギャップが大きいため (Eg=~1.6eV)、高い量子効率も同時に得られると期 待される。

表1 バンドギャップ(E	Eth)と縮退の分離幅
--------------	-------------

	Eth(eV)	(meV)
SLSP-1	1.62	83
SLSP-2	1.61	94
SLSP-3	1.62	83

NEA 表面電荷制限を回避するために最表面のGaAs 層(層厚5 nm)だけ6×10¹⁹cm⁻³と1桁大きい値に選び、 電子放出過程におけるスピン減偏極を抑えるために 超格子内部の不純物密度は1.5×10¹⁸cm⁻³と表面高ドー プ層より低い値に選んだ。本サンプルは名古屋大学 大学院工学研究科のMOCVD装置を用いて作製した。

3.実験結果と考察

3.1 偏極度と量子効率

フォトカソードの基本特性である偏極度と量子効 率の測定結果を表2に、SLSP-3の偏極度、量子効率の 励起波長依存のグラフを図2に示す。全てのサンプル で偏極度~90%、量子効率>0.3%が得られ、高い偏極 度と高い量子効率の両立が実現できることを確認し た。特に、分離幅 が最も大きいと期待できるSLSP2 で、サンプル中で最も高い偏極度が得られた。また、 SLSP3は超格子の組数が他のサンプルの2倍であるに もかかわらず高い偏極度で、最も高い量子効率を得 た。

表2 最大偏極度になる励起レーザー波長での偏極 度と量子効率

	偏極度 (%)	量子効率 (%)	励起レーザー エネルギー(eV)
SLSP-1	87	0.3	1.61
SLSP-2	92	0.5	1.59
SLSP-3	89	0.7	1.60

また、SLSP-1についてダブルバンチ電子ビーム生成 実験では、NEA 表面電荷制限が起こらずに空間電荷 制限のビームの引き出しを達成した^[5]。更に、UVSOR BL5A (OKAZAKI, JAPAN)でSLSP-2を用いた放射光に よるXPS実験でNEA 表面電荷制限現象の原因となる Surface Photovoltage Effectの観測を行い、超格子フォ トカソードに対してSurface Photovoltage Effect の強い 抑制効果があることを確認した^[6]。



図2 GaAs-GaAsP歪み超格子フォトカソードから引き出した偏極電子ビームの 偏極度と量子効率のレーザー波長依存性

3.2 右巻き、左巻きスピン電子の量子効率

GaAs型フォトカソードでは、高い偏極度を得るために価電子帯での重い正孔、軽い正孔準位の縮退分離())は重要なパラメータとなる。そこで、偏極度、量子効率のデータを読み代え、右巻き、左巻きスピン電子の量子効率スペクトルを導出した。これらが重い正孔、軽い正孔準位からの励起電子スペクトルにほぼ対応していると見なして、それぞれの量子効率スペクトルの立ち上がり励起エネルギーの間隔を見積ることにした。

図3にSLSP-2の右巻き、左巻きスピン電子の量子効率(QE_L、QE_R)とそれぞれの微分スペクトルを示す。 SLSP-2は、バンド構造の計算結果から今回のサンプルの中で最もが大きいと期待できる。微分スペクトルのピークからQE_L、QE_Rの立ち上がりを見積った。それぞれの微分スペクトラムピークのエネルギー間隔は~60meVと大きく、dQE_L/dEのピークでは、dQE_R/dEとの重なりが殆ど見られない。これは、重い正孔、軽い正孔準位が十分に分離しているためであると考えられる。





次に右巻き、左巻きスピン電子の量子効率の微分 スペクトラムのそれぞれのピーク間隔を ,とし、こ れまで開発したフォトカソードとGaAs-GaAsP歪み超 格子テストサンプルの偏極度と 'の相関を図4に示す。 GaAs-GaAsPひずみ超格子フォトカソードテストサン プルは他のフォトカソードに比べ ,が大きく (>45meV)、85%以上の偏極度が期待できると考え られる。更に 'と理論計算から出された との相関 を室温エネルギー (~25meV) 以上の を持つフォト カソードについて図5に示す。 は40meV付近から との差が大きくなる傾向がある。この原因について は更に考察を進めている。

4.まとめ

GaAs-GaAsP歪み超格子フォトカソードでのGLC計 画が要求する偏極度、量子効率、バンチ電子ビーム



生成の性能について試験を行った。

SLSP-2、SLSP-3のテストサンプルでこれまでにない 高い偏極度(~90%)、高い量子効率(>0.5%)を同 時に達成できた。また、GaAs-GaAsP歪み超格子フォ トカソードはsurface photovoltage effect現象の抑制が 強く、NEA表面電荷制限現象のないダブルバンチ電 子ビーム生成を達成できることを確認した。

これらの成果から、GaAs-GaAsP歪み超格子フォト カソードが、リニアコライダーの要求を満たす有望 な偏極電子源結晶であることが実証された。

参考文献

- [1] GLC group, GLC Project Report (2003) 139
- [2] T. Nakanishi et al., 7th Polarized Gas Targets and Polarized Beams, AIP. Conf. Proc. 421 (1997) 300
- [3] K. Togawa, et al., Nucl. Instr. and Meth. In Phys. Res. A414 (1998) 431
- [4] Y. Kurihara, et al., Nucl. Instr. and Meth. In Phys. Res. A313 (1992) 393
- [5] K. Togawa, et al., Proceedings of the 25th Linear Accelerator Meeting in Japan (July 12-14, 2000, Himeji, Japan) [12P-09]
- [6] S. Tanaka, et al., Submitted to J. Appl. Phys.